PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-217343

(43)Date of publication of application: 31.07.2003

(51)Int.Cl.

H01B 1/06 C08G 65/40 C08G 75/23 C08J 5/22 H01B 13/00 H01M 8/02

(21)Application number: 2002-015987

(22)Date of filing: 24.01.2002

(71)Applicant : TOYOBO CO LTD

(72)Inventor: KITAMURA KOTA

TAKASE SATOSHI SAKAGUCHI YOSHIMITSU NAGAHARA SHIGENORI HAMAMOTO SHIRO NAKAO JUNKO

(54) THERMAL CROSSLINKABLE POLYMER SOLID ELECTROLYTE, POLYMER SOLID ELECTROLYTE FILM AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polymer solid electrolyte film and a manufacturing method therefor in which not only excellent ion conductivity is exhibited but also durability such as a swelling-resistant property is simultaneously excellent and it can be preferably used for a proton exchange film of a fuel cell or the like.

SOLUTION: After a photo-crosslinkable polymer electrolyte having one or more ionic group and photo-crosslinkable group in the molecule respectively is molded into a film, the thermal crosslinkable group is subjected to crosslinking reaction by a heat treatment to obtain the polymer solid electrolyte film. It is possible that the crosslinking reaction is uniformly carried out even to the inside of the film and the ion conductivity is not reduced by the crosslinking reaction. The polymer solid electrolyte film having excellent ion conductivity and durability can be obtained.

(19)日科聯新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公開番号 特課2003-217343 (P2003-217343A)

	(1 2000		
(43)公開日	平成15年7	月31日	(2003.7.31)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I			テーマコート*(参考)
H01B	1/06		H01B 1	1/06	Λ	4F071
C 0 8 G	65/40		C08G 65	5/40		4 / 0 0 5
	75/23		75	5/23		4 J 0 3 0
C 0 8 J	5/22	CEZ	C08J 5	5/22	CEZ	5 G 3 O 1
H01B	13/00		H01B 13	3/00	2	5H026
			審査請求 未請求 請求項の	0数8	OL (全 9]	(1) 最終頁に続く

(21)出顧番号 特陥2002-15987(P2002-15987) (22) お顧日 平成14年1月24日(2002.1.24)

(71)出頭人 000003160

東洋紡績株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

(72)発明者 北村 幸太

滋賀県大津市堅旧二丁目1番1号 東洋紡

結株式会社総合研究所内

(72)発明者 高瀬 敏

滋賀県大津市堅:日二丁目1番1号 東洋紡

績株式会社総合研究所内

(72)発明者 坂口 佳充

滋賀県大津市堅旧二丁目1番1号 東洋紡

續株式会社総合研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 熱架橋性高分子固体電解質、高分子固体電解質膜及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 優れたイオン伝導性を示すだけでなく、同時 に耐酸潤性などの耐久性にも優れ、燃料電池などのプロ トン交換膜にも好適に使用することができる高分子固体 電解質膜及びその製造方法の提供。

【解決手段】 分子中に、イオン性基と、熱架橋性基と をそれぞれ1個以上有している熱架橋性高分子電解質 を、膜に成形した後に、熱処理によって熱架橋性基を架 橋反応させて、高分子固体電解質膜を得る。膜内部まで 均一に架橋反応することが可能であり、架橋反応による イオン伝導性の低下もなく、イオン伝導性と耐久性に優 れた高分子固体電解質膜を得ることができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子中にイオン性基と、熱架橋性基とを それぞれ1個以上有していることを特徴とする高分子固 体電解質。

【請求項2】 イオン性基がスルホン酸基又はホスホン 酸基であることを特徴とする請求項1に記載の高分子周

【請求項4】 ポリマー主鎖がポリエーテルスルホンス はポリエーテルケトンであることを特徴とする請求項1 乃至3のいずれかに記載の高分子固体電解質。

【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の高分子固体電解質を単独又は一成分として含むポリマー組成物を架橋して得ることを特徴とするポリマー電解質。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれかに記載の高分 子固体電解質を単独又は一成分として含むポリマー組成 物から形成された膜を熱処理して架橋高分子固体電解質 膜を得ることを特徴とする高か子固体電解質膜の製造方 法。

【請求項7】 請求項6 に記載の方法で製造された高分 子周体電解質際.

【請求項8】 請求項1万至5及び請求項7のいずれか に記載の高分子固体電解質を用いたことを特徴とする燃 料電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐久性及びイオン 伝導性に優れた熱架橋性高分子固体電解質、高分子固体 電解質膜及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】液体電解質のかわりに高分子固体電解質 をイオン伝導体として用いる電気化学的装置の例として、水電解槽や燃料電池を挙げることができる。これら に用いられる高分子膜は、カチオン交換膜として高いプ

体雷解質.

【請求項3】 熱架橋性基が下記一般式(1)~(6)で表される群より選ばれる基のいずれかであることを特 後とする請求項1乃至2のいずれかに記載の高分子固体 電解質

【化1】

$$(\bigcap_{f \mid g} \bigcap_{g \mid g} \bigcap_{f \mid g} \bigcap_{g \mid g} \bigcap_{f \mid g} \bigcap_{g \mid g} \bigcap_{g \mid g} \bigcap_{f \mid g} \bigcap_{g \mid g} \bigcap_{$$

ロトン伝導率を有すると共に化学的、熟約、電気化学的 及び力学的に十分安定なものでなくてはならない。この ため、長期にわたり使用できるものとして、玉に米デュ ボン社製の「ナフィオン(登録南陽)」を代表例とする パーフルオロカーボンスルホン酸膜が使用されてきた。 しかしながら、100℃を越える条件で運転しようと さと、膜の含水率が急激に落ちる他、膜の軟化も顕著と なる。このため、メタノールを燃料とする燃料電池にお いては、膜内のメタノール透過による性能低下が起こ にた時対まりている水素を受料として80℃付近で運転 にた時対まりている水素を受料として80℃付近で運転

【0003】パーフルオロカーボンスルホン酸膜に代わる電解質膜として、ポリエーテルエーテルケトンやポリエーテルスルホン水ンなどのポリマーにスルホン酸基をどイオン性基を導入した、いかかる炭化水素系高分干固体電解質が近年盛んに検討されている。しかしながら、炭化水素系高分干固体電解質はパーフルオロカーボンスルホン酸に比べて水和、齢潤しやすく、高温度下での耐火性に間顕があった。

する燃料電池においても、膜のコストが高すぎることが

燃料電池技術の確立の障害として指摘されている。

[0004] 影響を抑制する方策の一つとして、塩基性 ポリマーとの混合が行なれている。これは、高分子間 体電解質中の入れ:水酸基を、塩基性ポリマーによって 架橋することで影測を抑制しようとするものである。例 えば、スルホン酸基を有するポリエーテルスルホンやス ルホン酸基を有するポリエーテルスートン(酸性 ポリマー)と、ポリベンズイミグゾール(塩基性ポリマ ー)との混合物(国際公開特許公報WO99/5438 9号公報)をどが知られている。

【0005】また、特開平6-93114号公報、国際 公開特許WO99/61141号公報、特開2001522401号公報に記載されているように、イオン性 基であるスルホン酸基間を共有結合により架橋すること で、膨潤を抑制することも行なわれている。

【0006】上記の方法はいずれも膨潤は抑制できるものの、イオン性基が架橋反応によりイオン性を示さなくなるため、イオン伝導性が低下するという問題点があった。

【0007】架橋構造を有する高分子固体電解質としてスチレン/ジビニルベンセン共重合体のスルホン化物は、初期の指係分子形態性配に使用されたことで良く知られている。この高分子固体電解質は、ボリマー骨格そのものの耐火性に乏し、燃料電池として満足な性質を示さなかった。特開平2-248434号公報、特開平2-245035号公報には、ルイス酸を触媒としてボリマー中のクロロメチル基を架橋反応させて得られるイオン交換体が記載されている。しかしながら架橋反応に触媒が必要である。よって、ボリマーを被接を混合して成形体を得る場合には触媒の残留が、ボリマー成形体を触媒で処理する場合には特定で架橋反応が起こりにくいことが、それや打回版であった。

[0008]

$$(\overline{\zeta})_n = C = C - i t' \quad (\overline{x}t)$$

(式中、 RI〜RPは大塚原子、 炭素数1~10のアルキ ル基、フェル基、 炭素数6~20の芳香族基、 ハロゲ ンのいずけかを、 以近木紫原子、 炭素数1~10の炭化 水素基、 ハロゲン、 二トロ基、 一 SO₂ X基 { Xiは Hあ るいは 1 値の金属イオンを表す。 } のいずれかを、 nは 1~4の整数を表す。 }

(4) ボリマー主鎖がボリエーテルスルホン又はボリエーテルケトンであることを特徴とする(1)~(3) のいずれかに記載の高分子団体電解質(5)(1)~(4)のいずれかに記載の高分子団体電解質を単独又は一成分として含むボリマー組成物を架橋して得ることを特徴とするボリマー組成物の形成された限を熱処理して架橋高分子団体電解質を単独又は一成分として含むボリマー組成物から形成された限を熱処理して架橋高分子団体電解質験を得ることを特徴とする高分子団体電解質膜の製造方法。(7)(6)に記載の方法で製造される分子団体電解質原の製造方法。(7)(6)に記載の方法で製造される分子団体電解質膜の製造方法。(1)~

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、燃料 電池などのプロトン交換機上好達な、イオン伝導性及び 耐久性に優れた、熱架橋性高分子固体電解質、架橋高分 子固体電解質膜及びその製造方法を提供することであ る。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意研究 を重加た結果、熱架精性基とイオン性基を有する高分子 固体電解質を用いることで上記目的を達成できることを 見出した。

【0010】すなわち本発明は、(1) 分子中にイオン性基と、熱架橋性基とをそれぞれ1個以上有していることを特徴とする高分子固体電解質、(2) イオン性基がスルホン酸基又はホスホン酸基であることを特徴とする(1)に記載の高分子固体電解質、(3) 熱架橋性基が下配一根式(1)~(6)で表される罪より選ばれる基のいずれかであることを特徴とする(2)に記載の高分子固体電解質、

[0011]

【化2】

(5) 及び(7)のいずれかに記載の高分子固体電解質を用いたことを特徴とする燃料電池である。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本祭明に関して詳細に説明する。本発明における無架時性高分子固体電解質は、サマー分子中に少なくとも1個以上の熱架橋性基及びイン性基を有していることが必要である。ポリマーの数平均分子量は1000~1,000,000の間であることが特ましく、5,000~500,000の間であることが物性と加工性のバランスが取れるため軽ましい。

[0013]イオン性基はスルホン酸基、ホスホン酸 基、リン酸基。カルボン酸基を200イオンに解離するこ とのできる基を表す。より新ましくはスルルン酸基又は ホスホン酸基である。スルホン酸基はイオン伝導性が高 く、ホスホン酸基は高温でもイオン伝導性を示すため、 イれぞれ軽よしい。ボリマー中のイオン性基の量は、 0.1~5.0mmol/gであることが好ましく、 1.0~3.0mmol/gであることがより好ましい。ポリマー中には、イオン性基を有するモノマーの共 導入することができる。イオン性基を有するモノマーと しては、下記に示すような化合物が挙げられる。 【0014】

【0015】また、無水硫酸、無水硫酸の錯体、発煙硫酸、濃硫酸、クロロスルホン酸などのスルホン化剤を用いてポリマーをスルホン酸を導入することができる。ポリマーをスルホン化剤を同じて水流を洗剤を洗剤をして水流を洗剤を表現して水流を洗剤をした水臓でスルホン化剤を反応させる方法、ポリマーを直接スルホン化剤と反応させる方法、ボリマーを直接スルホン化剤と反応させる方法、水がマーを直接スルホン化剤と反応させる方法、水が大化剤はそのまま用いてもよい、適当な溶媒に溶解、分散した状態で用いることもできる。反応温度は一100~10℃の間でなうことができる。スルホン水の反応を受けやすいユニットとスルホン水の反応を受けやすいユニットとスルホン水の反応を受けやすいユニットとスルホン水の反応を受けやすいユニットとスルホン水の反応を受けやすいユニットとスルホルンの反応を受けやすいユニットとスル

(記) (記) (記) (で記) (ま1)

(式中、R1~R8は水素原子、炭素数1~10のアルキル基、フェニル基、炭素数6~20の芳香族基、ハロゲ

ホン化反応を受けにくいユニットの共重合体構造とした り、反応温度、反応時間などのスルホン化条件を変える ことによりポリマー中に導入するスルホン酸基量をコントロールすることができる。

【0016】熱架橋性基としては、エチレン基、エチニル基などの多重結合や、ベングオキサジン基、オキサブール基などを挙げることができる。これらはメチル基、フェニル基などの置換基を有していてもよい、より好ましくは下記のような基を挙げることができる。

【0017】 【化4】

ンのいずれかを、Zは水素原子、炭素数1~10の炭化 水素基、ハロゲン、ニトロ基、-SO₂X基{XはHあ るいは1 価の金属イオンを表す。 $\}$ のいずれかを、nは $1\sim4$ の整数を表す。)

【0018】これらの基は、ポリマー中の側鎖や末端基として存在することができる。ポリマー中の熱架橋性基 の量は、1~1、000mmol/kgであることがあ むしく、5~500mmol/kgであることがあら はし、またポリマーの末端基として存在することが 好ましい、熱架橋性基は、熱架橋性基を有する化合物 を、共産令モノマーや末端停止剤として反応させること でポリマーに導入することができる。

【0019】ポリマーの主顔は公知の任意のポリマーを 用いることができる。ポリエーテルスルホン、ポリエー テルケトン、ポリスルフィド、ポリフェニレン、ボリベ ンズオキサゲール、ポリケトン、ポリスルホンなどが耐久性 に優れるため好ましい。中でも、合成の容易さからポリ エーテルスルホン、ポリエーテルケトンが好ましい。 【0020】ポリエーテルケトンやオソエーテルケト

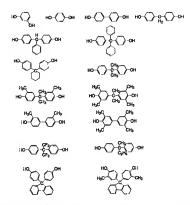
【0020】ボリエーテルスルホンやボリエーテルケトンは、電子吸引性基を有する芳香族ジハロゲン化合物と、ビスフェノール化合物を縮合することで得られる。 総合反応は公知の方法で行なうことができる。例えば有 機溶媒中で塩基の存在下加熱することで縮合できる。有 機溶媒としては、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N、N-ジメチルホルムアミ ド、スルホラン、ジメチルスルホキシドなどの非プロト ン件極件溶媒を挙げることができる。中でもNーメチル -2-ピロリドンが好ましい。塩基としては、炭酸カリ ウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリ ウムなどが挙げられる。中でも炭酸カリウムが好まし い、ビスフェノール化合物と塩基との反応で生成する水 は トルエンやベンゼンとの共沸で除くことができる。 共沸脱水は100~150℃で行なうことが好ましい。 脱水が完了後、縮合反応を行なうことができる。縮合反 広は120~300℃で行なうことができる。 反応は窒 素、アルゴンなど不活性ガス雰囲気下で行なうことが好 ましい。反応終了後、溶液を水、アセトンなどポリマー が不溶の溶媒に投入することで再沈させることができ る。再沈したポリマーは、公知の方法で精製することが できる。

【0021】芳香族ジハロゲン化合物の例としては下記 の化合物を挙げることができる。 【化5】

[4:6]

【0022】ポリマーにイオン性基を導入する目的で下 記の化合物も使用することができる。

【0023】 ビスフェノール化合物の例としては下記の 化合物を挙げることができる。 【化7】



【0024】ポリマーに熱架橋性基を導入するための化 合物としては下配に示すような化合物を挙げることがで きる。 【化8】

【0025】これらの化合物は、最初から原料として系

に加えていてもよいし、縮合反応がある程度進んだ段階で加えてもよい。 【0026】一般式3で表される熱架橋性基は、下記の

【0026】一般式3で表される飛架衛性基は、下配のようにフェノール性水酸基末端のボリマーにホルムアル デヒド及びアミンを反応させることで得ることができ る。

(式中、R~Rは水素原子、炭素数1~10のアルキル基、フェニル基、炭素数6~20の芳香族基を表す) 【0027】本発明の熱架橋性高分子固体電解質の例を 以下に示すが、これらに限定されるものではない。 【他10】

【0028】本発明の熱架橋性高分子固体電解質は、熱 処理によって架橋することができる。熱処理は窒素、ア ルゴンなどの不活性ガス中で行なうことが好ましい。熱 処理の温度は、100~400℃の範囲で行なうことが できる。熱処理時間は、1秒~100時間の間で行なう ことができる。場合に応じて、アゾ系重合開始剤、過酸 化物系重合開始剤など公知の任意の重合開始剤を添加し てもよい。熱架橋をする際、本発明の高分子電解質その ものを熱処理して架橋体構造とすることもできるが、他 の非架橋性ポリマーとの組成物としてから熱架橋するこ ともできる。その際、非架橋性ボリマーは本発明の架橋 件ポリマーと同様にイオン性基を分子鎖中に含有するも のでもイオン性基を含有しないものでもよい。非架橋性 ポリマーの基本構造としては、例えばポリエチレンテレ フタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレ ンナフタレート等のポリエステル類、ナイロン6、ナイ ロン6.6.ナイロン6,10、ナイロン12等のポリ アミド類、ポリメチルメタクリレート、ポリメタクリル 酸エステル類、ポリメチルアクリレート、ポリアクリル 酸エステル類等のアクリレート系樹脂、ポリアクリル酸 砂系樹脂 ポリメタクリル酸系樹脂、ジエン系ポリマー を含む各種ポリオレフィン、ポリウレタン系樹脂、酢酸 セルロース、エチルセルロースなどのセルロース系樹 脂、ポリアリレート、アラミド、ポリカーボネート、ポ リフェニレンスルフィド、ポリフェニレンオキシド. ポ リスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエー テルケトン ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリベ ンズオキサゾール、ポリベンズチアゾール、ポリベンズ イミダゾール、ポリアミドイミド等の芳香族系ポリマー など、特に制限はない。

【0029】本発明の熱架橋性高分子固体電解質は、膜

に成形した後で架橋することで優れた高分子固体電解質 膜となる。膜への成形は、キャスト、溶融成形など任意 の方法で行なうことができるが、溶液からのキャストで 作製することが好ましい。溶媒には、ジメチルスルホキ シド、ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリ ドン、ジメチルホルムアミドなど非プロトン性極性溶媒 を用いることができる、溶液の濃度は1~50wt%で あることが好ましい。溶液をガラス板上に流延し、溶媒 を乾燥させることで膜を得ることができる。膜の厚み は、 $1\sim500\mu$ mが好ましく、 $5\sim100\mu$ mがより 好ましい。必要に応じて、シリカなどの無機化合物や、 他のポリマーなどを混合してもよい。イオン性基が塩に なっている場合には、膜に成形した後、酸で処理するこ とで酸型に変換することができる。その場合、架橋反応 が終了した後で酸変換することが好ましい。膜を熱処理 する場合には、収縮などを防ぐため、適当な治具に固定 して加熱することが好ましい。この場合も、本発明の高 分子電解質そのものの成形体を熱処理して架橋体構造と することもできるが、上述のような他の非架橋性ポリマ ーレの組成物成形体としてから熱架橋することもでき **3.**

【0030】本発明の高分子固体電解質膜は、水電解や 燃料電池のプロトン交換膜として使用することができ る。また、電極に触媒を接合する際のバイングーとし て、本発明の高分子固体電解質を用いることができる。 【0031】

【実施例】以下、本発明について実施例を用いて具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるこ とはない。各種測定は以下のようにして行なった。 [0032] (腰の厚み測定) 腰の厚みは腹厚計 (PE AKOCK DIGITAL GAUGE D-10/ OZAKI MFG. CO., LTD)を用いて測定 した。サンプル中のランダムな3点の厚みを測定し、それらを平均したものを膜の厚みとした。

【0033】(イオン伝導性測定)自作測定用プローブ (ポリテトラフロロエチレン製)上で短冊状膜試料の表 面に白金線(直径:0.2mm)を押しあて、80℃9 5%RHの恒温・恒温オープン((株)ナガノ科学機械 製作所、LH-20-01)中に試料を保持し、白金線 間の10KHzにおける交流インピーダンスをSOLA RTRON社1250FREQUENCY RESPO NSE ANALYSERにより測定した。極間距離を 変化させて測定し、極間距離と抵抗測定値をプロットし た幻配から以下の式により測とし右金線間の接触抵抗をキャンセルした薄電率を算出した。

導電率 [S/cm] = 1/膜幅 [cm] ×膜厚 [cm] ×抵抗極間勾配 [Ω/cm]

【0034】(ボリマー対数粘度)ボリマー濃度0.2 5g/d1のNーメチルー2ービロリドン溶液について、オストワルド粘度計を用いて30℃で測定した。 [0035] 研水性試験)ボリマー電解電限50mgを5m1のイオン交換水と共にガラスアンブル中に封入した。アンブルは105℃で3日間加騰した。冷却後アンブルを開封し、1G2のガラスフィルターで固形物をデ取した。フィルターは80℃で一晩減圧を健し、デ過前後の重量から、固形分の重量を求め、重量減少率を求

めた。 重量減少率 [%] =残留物重量 [mg] /50×100 [0036] (イオン性基の定量) ポリマー電解質膜1 00mgを0.01NのNaOH水溶液50m1に浸渍 し、25でで一機撹拌した。その後、0.05NのHC 1水溶液で中和滴定した。中和滴定には、平沼産業株式 会社製電位差滴定装置COMT1TE-980を用い た、イオン性基量は下記式で素められる。

イオン性基含有量 [meq/g] = (10-滴定量 [m 1])/2

【0037】(実施例1)4、4、一ジクロロジフェニルスルホンー3、3・ジスルホン酸ソーダ2、948 g (6.0mmol)、4、4、一ジクロロジフェニルスルホン1.149g(4.0mmol)、ビフェノール1.825g(9.8mmol)、炭酸カリウム1.589g(11.5mmol)、Nーメチルー2一ピロリドン17ml、トルエン3mlを窒素導入管、攪拌、ディーンスタークトラップ、温度計を取り付けた10ml提付をフラスコに入れ、オイルバス中で攪拌しつつ窒素気流下で加熱した。トルエンとの共沸による脱水を140でで行会った後、トルエンとの共沸による脱水を140では行場して、15時間加熱した。反応溶液を10では7月温し、15時間加熱した。反応溶液を100では7月温し、15時間加熱した。反応溶液を140でまで冷却してから、4-エチニルフェノール0.024g(0.2mmol)とトルエン3mlを加また。

溶液を500m1の純水に注ぎポリマーを再沈させた。 炉道したポリマーは50℃で減圧乾燥した。ポリマーの 対数計度は0.62d1/8だった。得られたポリマー 0.4gを1.6gのジメチルアセトアミドに溶解した 溶液を、0.02cmの厚みでガラス板上にキャスト し、70℃で3日間減圧乾燥した。ガラス板から膜を剥 離した後、金属製の枠に間定し、壁素雰囲気下200℃ で1時間処理した。その後、膜を80℃の1mo1/L 硫酸で1時間処理して双ルポン酸基を旋型に変換し、さ らに酸が検性できなくなるまで水で洗浄した。洗浄した 原と関性風をしたとろ、厚み0.0035cmの透明な膜 が得られた。膜のイオン性基準度は2.1meq/gだ った。耐水性試験での重量波少率は0%、イオン伝導性 性を示した。

【0038】(比較例1)4,4'一ジクロロジフェニ ルスルホンー3,3'ージスルホン酸ソーダ2.948 g (6.0mmol)、4,4'-ジクロロジフェニル スルホン1.149g(4.0mmo1)、ビフェノー ル1.862g(10.0mmol)、炭酸カリウム 1.589g(11.5mmol)、N-メチル-2-ピロリドン17m1、トルエン3m1を窒素導入管、攪 拌翼、ディーンスタークトラップ、温度計を取り付けた 100ml枝付きフラスコに入れ、オイルバス中で攪拌 しつつ窒素気流下で加熱した。トルエンとの共沸による 脱水を140℃で行なった後、トルエンを全て留去し た。その後200℃に昇温し、15時間加熱した。室温 まで冷却した溶液を500m1の純水に注ぎポリマーを 再沈させた。沪過したポリマーは50°Cで減圧乾燥し た。ポリマーの対数粘度は0.82d1/gだった。得 られたボリマー0.4gを1.6gのジメチルアセトア ミドに溶解した溶液を、0.02cmの厚みでガラス板 上にキャストし、70℃で3日間減圧乾燥した。その 後、膜を80℃の1mol/L硫酸で1時間処理してス ルホン酸基を酸型に変換し、さらに酸が検出できなくな るまで水で洗浄した。洗浄した膜は風乾したところ、厚 み0.0032cmの透明な膜が得られた。膜のイオン 性基濃度は2.1meg/gだった。耐水性試験では膜 が溶解してしまい固形分が回収できなかった。イオン伝 導性は0.25S/cmだった。

【0039】(比較例2)4、4′-ジクロロジフェニルスルボンー3、3′-ジスルボン酸ソーダ0、9家 g (2.0 mmol)、4、4′-ジクロロジフェニルスルボン2、297g(8.0 mmol)、ビフェノール1、862g(10.0 mmol)、Nラメナル-2-ピロリドン17m1、トルエン3m1を窒素導入管、提拌翼、ディーンスタークトラップ、温度計を取り付けた100m1 校付きフラスコに入れ、オイルバス中で提拌しつつ窒素気質で加熱した。トルエンとの共純による

脱水を140℃で行なった後、トルエンを全て留去した。その後200℃に昇温し、15時間加熱した。室温まで冷却した落を500円の核水に港を119マーを再沈させた。矛過したポリマーは50℃で減圧乾燥した。ポリマーの対数粘度は0.84d1/gだった。得られたポリマー0.4gを1.6gのジメチルアセト・5ドに溶解した溶液を、0.02cmの厚みでガラス板上にキャストし、70℃で3日間減圧乾燥した。その後、膜を80℃の1mo//L硫酸で1時間処理してスルホ冷根麦を修型に変換し、さらに酸が検性できなくな

るまで水で洗浄した。洗浄した膜は風乾したところ、厚 み0.0031cmの透明火膜が得られた。膜のイオン 性基濃度は0.7meq/gだった。耐水性試験での重 量減少率は0%だった。イオン伝導性は0.05S/c mと低かった。

【0040】 【発明の効果】本発明の熱架橋性高分子固体電解質によ り、耐久性とイオン伝導性に優れる高分子固体電解質膜 を得ることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 H O 1 M 8/02 識別記号

8/10

永原 重徳 滋賀県大津市堅田一丁月1番1号 東洋紡

(72)発明者 永原 重徳 滋賀県大津市堅田二丁目 績株式会社総合研究所内 (72)発明者 濱本 史朗

濱本 史朗 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内 FI (参考) HO1M 8/02 P

(72)発明者 中尾 淳子

8/10

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内

F ターム(参考) 4F071 A451 ÁA64 AH02 FA11 FC01 4J005 A424 B000 B005 B005 B006 B007 4J030 BA09 BA42 B866 B001 B009 B010 B623 5G30 CA30 CD01 5H026 A406 AA08 CX05